# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06-120022

(43) Date of publication of application: 28.04.1994

(51)Int.Cl.

H01F 1/34 CO1G 49/00

CO4B 35/38

(21)Application number : **04-268501** 

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC

IND CO LTD

(22)Date of filing:

07.10.1992

(72)Inventor: MATSUTANI SHINYA

**INOUE OSAMU** KUGIMIYA KOICHI

**ISHII OSAMU AONO YASUYUKI** 

### (54) OXIDE MAGNETIC MATERIAL

### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a magnetic material having a low composite loss in a high frequency zone and also having the temperature at which magnetic loss becomes minimum, is higher than the specific value.

CONSTITUTION: This oxide magnetic material is the sintered body containing at least the main composition of Fe2O3 of 61 to 67mol%, MnO of 3 to 36mol%, ZnO of 30mol% or less and the auxiliary composition of CaO of 0.05 to 0.5wt.%, SiO2 of 0.005 to 0.2wt.%, and MxOz of 0.01 to 0.5wt.% (provided that MxOz contains at least a kind selected from ZrO2, HfO2, Ta2O5, Cr2O3, MoO3, A2O3, Ga2O3, In2O3, GeO2, SnO2, Sb2O3 and Bi2O3).

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.05.1997

[Date of sending the examiner's decision

of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2917706

[Date of registration]

23.04.1999

[Number of appeal against examiner's

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-120022

(43)公開日 平成6年(1994)4月28日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	宁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01F 1/34	В			
C 0 1 G 49/00	В			
C 0 4 B 35/38	Z			

### 審査請求 未請求 請求項の数3(全 11 頁)

(21)出顯番号	特顯平4-268501	(71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)10月7日	大阪府門真市大字門真1006番地 (72)発明者 松谷 伸哉
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者 井上 修
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者 釘宮 公一
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)
		最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 酸化物磁性体材料

#### (57)【要約】

[目的] 高周波帯域(1MHz前後)において、磁気損失が 少なく、かつ磁気損失が極小となる温度が60℃以上であ る磁性体材料を提供する。

【構成】 主組成としてFe, Q, を61mo7%以上67mo1%以下 下、MnOを3mo7%以上36mo7%以下、ZnOを30mo7%以下含有し、かつ副成分としてCaOを0.05重量%以上0.5重量%以下 および5iQ, を0.005重量%以上0.2重量%以下を必ず含み、さらにM, Q, を0.01重量%以上0.5重量%以下(但し、M, Q, は ZrQ, ,HfQ, ,Ta, Q, ,Cr, Q, ,MoQ, ,WO, ,A1, Q, ,Ga, Q, ,In, Q, ,CQ, ,SnQ, ,Sb, Q, ,Bi, Q, より選ばれた少なくとも1種類以上)を少なくとも含有する焼結体。

(特許請求の範囲)

【請求項1】主組成として

 $61 \text{mo} 1\% \leq \text{Fe}_2 O_3 \leq 67 \text{mo} 1\%$ 3mo1%≤MnO ≤36mo1% ZnO ≤30mo1%

副成分として

0.05重量%≦CaO≦0.5重量%

0.005重量%≦SiOz≦0.2重量%

を少なくとも含有する焼結体であることを特徴とする酸 化物磁性体材料。

【請求項2】主組成として

61mol%≦Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub>≤67mol% 3mo1%≤MnO ≤36mo1% ZnO ≤30mo1%

副成分として

0.05重量%≦CaO≦0.5重量%

0.005重量%≦SiOz≦0.2重量% は必ず含み、さらに

0. 01≤M<sub>x</sub>O<sub>z</sub>≤0. 5重量%

(但し、式中のM<sub>x</sub>O<sub>z</sub>は、ZrO<sub>z</sub>、HfO<sub>z</sub>、Ta 20, Cr20, MoO, WO, Al20, Ga 2O3, In2O3, GeO2, SnO2, Sb2O3, Bi2 O,より選ばれた少なくとも1種類以上)を少なくとも 含有する焼結体であることを特徴とする酸化物磁性体材 料。

【請求項3】M、Ozの粒界層部分の濃度が、粒子内部の 濃度の5倍以上であることを特徴とする、請求項2記載 の酸化物磁性体材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、インダクタンス部品、 電源用トランスコア等に用いられる酸化物磁性体材料に 関し、特に高周波特性に優れた低損失MnZn系または Mn系フェライト磁性体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年のエレクトロニクス技術の発展にと もなう機器の小型化・高密度化により、使用周波数の高 周波化が進んでいる。例えばスイッチング電源用トラン ス磁芯その他に用いられる磁性体材料においても、高周 波化への対応が必要とされ、特に小型化した場合の発熱 を防止するために、高周波において低磁気損失であるこ とが要求されている。

【0003】例えば磁芯材料等に適用される磁性体材料 には、大きく分けて金属系材料と酸化物フェライト系材 料がある。金属系の材料は、飽和磁束密度・透磁率とも 高いという長所があるが、電気抵抗率が10-6~10-4 Ω·cm程度と低いため、高周波においては渦電流に起 因する磁気損失が増大するという欠点があった。この欠 点は、磁性体の厚さを薄くすることによって改善される ため、金属系材料を薄い箔状に加工し絶縁体をはさんで 50 %以上0.2重量%以下を少なくとも含有する焼結体で

ロール状に巻いたものも作られているが、薄体化には約 10 μm程度と限界があり、また複雑形状のものが作り にくい、高コストであるといった問題点がある。このた め、100kHz程度の周波数帯域までしか使用不可能

【0004】一方フェライト系材料は、飽和磁束密度は 金属系材料の1/2程度と低い。しかしながら電気抵抗 率は、通常用いられているMn Zn系のもので1Ω・c m程度と、金属系材料に比べてはるかに高く、また、C 10 a O や S i O₂等の添加物を用いることにより、電気抵 抗率をさらに10~数百Ω・cm程度まで高めることが でき、渦電流に起因する磁気損失が高周波数まで比較的 小さく、特別な工夫をすることなく使用可能である。ま た複雑形状のものも容易に作れ、かつ低コストであると いった利点を持つ。とのため、例えば100kHz以上 のスイッチング周波数での電源用トランス磁芯材料とし ては、とのフェライト系の材料が一般に用いられてい た。

[0005]

であった。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、とのよ うなフェライト系材料といえども、500kHz以上に なると渦電流に起因する磁気損失が増大して使用すると とができないという課題がある。

【0006】また、磁気損失の温度係数が室温付近で正 であると、実使用時にトランスが磁気損失により発熱 し、そのために温度が上昇し、温度上昇にともないさら に磁気損失が増大して発熱が大きくなることを繰り返 し、熱暴走を起とす危険性がある。とのため、室温付近 での磁気損失の温度係数が負で、しかも実際に使用する 30 60~80°C付近の温度で、磁気損失が最小となるよう な温度特性を持つことが要求される。

【0007】ところが充分低磁気損失な材料が無い上 に、比較的磁気損失が低い材料では、一般に磁気損失最 小温度が室温付近にあって熱暴走を起こしやすく、一方 磁気損失最小温度が60℃以上にあるような材料は、非 常に磁気損失が大きいという問題点があった。従って、 超低磁気損失で同時に温度特性も良い材料は、現在まで 得られていないという課題があった。

【0008】本発明は、前記従来技術の課題を解決する ため、高周波における磁気損失が極めて低く、かつ温度 特性に優れた酸化物磁性体材料を提供することを目的と する。

[0009]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明の酸化物磁性体材料は、主組成として、Fe 20,を61mo1%以上67mo1%以下、MnOを3 mo1%以上36mo1%以下、ZnOを30mo1% 以下含有し、かつ副成分としてCaOを0. 05重量% 以上0.5重量%以下およびSiOzを0.005重量

3

あるという構成を備えたものである。

[0010]

【作用】本発明において、Mn Zn系フェライトの主組成を限定する理由は、磁気損失の絶対値を減少させ、同時に磁気損失の温度特性を制御する必要性からである。【0011】副成分の役割は、上記Mn Zn系フェライトの組成範囲内で、主に電気抵抗値を増大させ、渦電流にともなう磁気損失を低下させるものである。添加量の下限は、磁気損失低下の効果が表れるのに必要な最低限度である。一方上限を設定する理由は、添加量が増加し過ぎると透磁率の低下等を招き、磁気損失を増大させるためである。

【0012】 これらの副成分は、一種類のみの単独添加でも効果が無くはないが、十分低損失な試料を得るためには、CaOおよびSiOの同時添加は必須である。【0013】

【実施例】本発明は、複合フェライトの酸化物磁性体材料、中でもMn Zn フェライトまたはMn フェライト (以下特に断わらない限り両者を併せてMn Zn フェライトまたはMn Zn 系フェライトと総称する)に関し、主組成としてFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を61mo1%以上67mo1%以下、Mn Oを3mo1%以上36mo1%以下、Zn Oを30mo1%以下含有し、かつ副成分としてCaOを0.05重量%以上0.5重量%以下およびSiO<sub>2</sub>を0.005重量%以上0.2重量%以下を含有する構成を有する。

【0014】一般にフェライトの磁気特性のうち、飽和磁束密度・キュリー温度・損失極小温度などは、その主組成に依存し、一方、透磁率・残留磁束密度・保持力・磁気損失などは、主組成の影響も受けるが、微細構造によって支配される特性であるとされている。また、高周波で低損失なMnZnフェライトとしては、飽和磁束密度・キュリー温度・損失極小温度・透磁率が高いことが必要とされている(「粉体および粉末冶金」第34巻5号P191)。

【0015】飽和磁束密度は、2nO量がある程度多く、 $Fe_zO_3$ 量が多いほど増加する。しかしながら、ZnO量が多すぎるときるときで変化していく現象であるDA(ディスアコモデーション)が発生し易くなることが知られている。このため低損失MnZnDzライトの主組成としては、 $Fe_zO_3$ を53~54mol9を212mol9%程度含有するものが最適とされている(「エレクトロニク・セラミクス」1985年冬号P44)。実際に開発されている低損失Uz2、Uz3、Uz4 Uz4 U

[0016]一方、MnZn系フェライトの磁気損失極 50 を用い、CaOおよびSiO2と合わせて4種類以上の

小温度については、従来は透磁率の温度特性によって説明がなされていた。すなわち、Mn Zn系フェライトの透磁率の温度変化を測定すると、一般に2つの極大が現れる。1つはキュリー温度直下の極大で、ホプキンソン効果によるブライマリービークと呼ぶ。他の1つは室温近傍での極大で、セカンダリービークと呼ぶ。このセカ

ンダリーピークの温度で、磁気損失が極小になると言われていた。このセカンダリーピークは、結晶磁気異方性定数 $K_1$ の符号が温度上昇に伴って負から正の値に変わる $K_1$ =0の温度に一致する。 $K_1$ は温度上昇に対して単調に増加するが、 $Fe^{2+}$ は正の $K_1$ を持つため、 $Fe^{2+}$ の量が増加すると(すなわち $Fe_2$ O、量が増加すると)セカンダリーピークの温度は低温側に移動する。従って、主組成の $Fe_2$ O、量が多いと極小損失温度が低くなり過ぎるため、 $Fe_2$ O。量は、54mol%程度以下が

【0017】しかし発明者等は、同一の添加物条件の元で、主組成比の異なるMnZn系フェライトを実際に作製し、主組成の効果を詳細に検討した。その結果、従来20 用いられていたものとは全く異なる、61mol%以上、67mol%以下と非常にFezO』過剰な主組成において、特定の添加物を用いることにより、磁気損失極小温度が60°C以上で、かつ100kHz~数MHzでも低磁気損失なフェライトが得られることを見いだした。

一般的であった。

【0018】従来、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>が非常に過剰な主組成においては、比抵抗値が低いため渦電流損失が増加するため高周波では使用できないと考えられていた。しかし、発明者等の検討によると、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>が非常に過剰な主組成においても、効果的な副成分を複合添加することで、ヒステリシス損失を増加させることなく、比抵抗値を増加させ磁気損失の絶対値を低減させることができることが明らかになった。すなわち特定の主組成を選択し、これに特定量のCaOおよびSiO<sub>2</sub>を添加することにより、低磁気損失のものが得られる。

【0019】また、本発明の酸化物磁性体材料が、主組成としてFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を61mol%以上67mol%以下、MnOを3mol%以上36mol%以下、ZnOを30mol%以下含有し、かつ副成分としてCaOを0.05重量%以上0.5重量%以下を必ず含み、さらにM<sub>x</sub>O<sub>2</sub>を0.01重量%以上0.5重量%以下(但し、M<sub>x</sub>O<sub>2</sub>はZrO<sub>2</sub>、HfO<sub>2</sub>、Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、MoO<sub>3</sub>、WO<sub>3</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、GeO<sub>2</sub>、SnO<sub>2</sub>、Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>より選ばれた少なくとも1種類以上)を少なくとも含有する焼結体であると、より磁気損失の温度特性に優れ、かつ磁気損失の低い磁性体材料とすることができる。

【0020】とのM、O、として2種類以上の金属酸化物を用い、CaのおよびSiのよ合わせて4種類以上の

1

複合添加とした場合、M,O,の内の一種類の添加量が下 限であるO.01重量%未満であっても、用いられたM 、O、全ての合計量が0.01重量以上であれば、複合添 加による低損失化の効果は現れる。もちろん、複数の種 類のMx ○zそれぞれが添加範囲内であっても問題はな く、CaOおよびSiO2のみの場合に比べて磁気損失 を低下させることができる。特に、MxOzとして、Zr O,と他のもう―種類の金属酸化物を複合して用いるC とは、低損失化と同時に、焼結体のチッピングや欠けを 添加物、例えばTiOェ,CoO,NiO,V₂O;,N b,O,等を加えても、その量が特に多くない限り差支え

【0021】しかしながら、CaO, SiO₂およびM<sub>\*</sub> Ozを適当量添加していたとしても、主組成が異なれ は、充分低損失な試料は得られない。また主組成が異な ると、添加物による低損失化が認められなくなる場合も ある。最も低損失な材料は、主組成、副成分の条件を同 時に満たすととで実現できる。また、DAの問題は、例 えば電源のトランスコアとして用いられる場合、励磁電 流が初透磁率範囲を超えるため、特性に悪影響をうけな いことが発明者等の検討の結果明らかになった。

ない。

【0022】磁気損失極小温度は、結晶磁気異方性定数 K<sub>1</sub>の符号が温度上昇に伴って負から正の値に変わるK<sub>1</sub> = 0の温度に一致するため、正のK<sub>1</sub>を持つF e<sup>2+</sup>の量 が増加する(すなわちFe, 〇, 量が増加すると)極小損 失温度は低温側に移動し、室温以下になると考えられて いた。しかし、主組成のFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>量が61mo1%以上 になると再び、室温でK1<0となるため (例えばジャーナ ル オブ フィジ カル ソサエティ第18巻第684頁~(K.Ohta:].Phys.So 30 c.Japan 18,684(1963)))、Fe<sub>2</sub>O,量過剰組成におい ても極小損失温度を40~60℃以上に制御可能であ る。

【0023】一方添加物による低損失化については、C a〇およびSi○₂を同時に添加し、これらを粒界に偏 析させることにより高電気抵抗化させ、渦電流損失を減 少させることができるが、これにさらに選択された3.番 目の添加物を用いることにより、より低損失化できる。 【0024】しかしながら発明者等の検討によると、こ の3番目の添加物についても粒界に析出させることが重 40 要である。添加物を多量に用いると、必ず電気抵抗は高 くなり、渦電流損失は減少するが、添加物のフェライト 相への固溶は逆にヒステリシス損を増加させることにな る。従って、添加物量はできる限り少なくし、粒界に薄 く均一に析出させることにより、低損失な材料が得られ る。すなわち、このMxOzの粒界層部分の濃度が、粒子 内部の濃度の5倍以上にすることにより、さらに損失を 低減できる。

【0025】その他、低磁気損失MnZnフェライトに 必要な特性としては、焼結体の相対密度が4.6g/c

m゚以上であることが望ましい。焼結密度が低いと、実 効断面積が減少するため損失が増大する。また、焼結密 度が低いと、焼成の冷却時に雰囲気の影響を受け易くな り、特にFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>が多いような組成では、精密に雰囲気 制御を行わなければ本来の特性が得られにくくなる場合 があり、製造時の歩留まりを下げる原因となる。また、 電気抵抗率は、直流抵抗率が200~2kΩ·cm程 度、交流抵抗率(1 MHz)が20Ω・c m程度以上が 望ましい。透磁率や電気抵抗率は結晶粒径によって変化 防止する点で有効である。また、本発明であげた以外の 10 し、粒径が小さすぎると透磁率が低くなり、また大きす ぎると電気抵抗が低くなる。従って、平均結晶粒径は1 Ομm以下が好ましく、2~5μm程度が望ましい。 【0026】本発明のMnZn系フェライト材料は、測 定周波数がMHz帯域であっても、60℃以上の磁気損 失極小温度を持ち、かつ超低磁気損失を示す。従って、 本発明の酸化物磁性体材料を磁気コアとして用いたスイ ッチング周波数が100kHz~5MHzのスイッチン グ電源は、小型・高効率で、熱暴走する危険性が低いた め好ましい応用分野である。

> 【0027】以下、MxOzとして一部のものを用いた場 合を中心に、実施例によって本発明を説明するが、実施 例5 および6 に示すように、他の本発明の請求項に挙げ た添加物を用いた場合にも、程度の差はあれ同様の効果 が認められた。

【0028】 (実施例1) 出発原料に純度99.5%の α-Fe,O,、MnCO,、ZnOの各粉末を用いた。 これらの粉末を(表1)の組成比となり、合計重量が3 00gとなるようにそれぞれ秤量し、ボールミルにて湿 式10時間混合粉砕し、乾燥させた。 これらの混合粉末 を850℃で2時間空気中で仮焼した後、CaOが0. 1 重量%、SiO,が0.02重量%となるように、C aCO」とSiO」を添加し、再度ボールミルにて10時 間、湿式混合粉砕して乾燥させ、仮焼粉末とした。

【0029】これらの仮焼粉末にボリビニルアルコール の5重量%水溶液を10重量%加え、30#のふるいを 通過させて造粒した。とれらの造粒粉を一軸金型成形 し、との成形体を500℃で1時間、空気中でバインダ アウトした後、次の2種類の焼成条件で焼成した。

【0030】焼成条件は、焼成温度を1200℃とし、 昇温時および最高温度保持時をフェライトの平衡酸素分 圧に応じてO<sub>2</sub>雰囲気制御し、冷却時窒素中の雰囲気と した。との時、焼成時間及び成形時の圧力を、焼結体の 平均結晶粒径が3~5μm程度、焼結体密度がほぼ4. 6g/cm³程度で、4.5~4.7g/cm³の範囲内 に入るように変化させた。

【0031】特性の測定は、得られた焼結体より外径2 0mm、内径14mm、厚さ3mmのリング状試料を切 り出し、1MHェ・50mTにおける磁気損失を、20 °C~120°Cの間で20°Cきざみで測定した。磁気損失 50 の測定方法はリング状フェライトコアに絶縁テープを一

層巻いた後、線径0.26mmφの絶縁導線を全周にわ \* [0032] たって一層巻いた試料を準備し、交流B-Hカーブ・ト 【表1】

レーサーを用いて測定した。結果を(表1)に示した。\*

試料	組成上	t (mol	%)	<b>担件を小組存びないが担件はひかんま</b> り	実施例
Νo	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Zn0	МпО	損失極小温度(℃)/損失値(k째/ໝ²)	比較例
1	60	4	36	60/1020	比較例
2	60	15	25	40/ 800	比較例
3	60	3 0	10	80/ 920	比較例
4	61	0	39	40/1100	比較例
5	61	3	36	60/ 650	実施例
6	61	15	24	60/ 540	実施例
7	61	30	9	100/670	実施例
8	61	3 1	8	100/880	比較例
9	62	10	28	60/ 250	実施例
1 0	62	20	18	80/ 220	実施例
1 1	64	0	36	60/ 680	実施例
1 2	6 4	8	28	60/ 450	実施例
1 3	6 4	15	21	80/ 150	実施例
1 4	64	22	14	100/420	実施例
1 5	6 6	10	24	80/ 250	実施例
16	66	20	14	100/ 270	実施例
1 7	67	0	33	80/ 690	実施例
18	67	15	18	100/ 520	実施例
19	67	30	3	120/670	実施例
20	67	8 1	2	120/820	比較例
21	68	0	3 2	80/ 900	比較例
22	68	15	17	100/870	比較例
23	68	8 0	2	120/940	比較例

【0033】(表1)の結果より明らかなように、主組 成の効果について、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>が61mo1%以上67m o 1%以下、MnOが3mo1%以上36mo1%以 下、ZnOが0mo1%以上30mo1%以下の範囲内 で、60℃以上に損失極小温度を持ち、かつ損失が70 0kW/m³以下と低損失であった。さらに、Fe,O,が 62mo1%以上66mo1%以下、ZnOが10mo 1%以上20mo1%以下の範囲内で、損失は300k 40 【0035】 W/m³程度以下と超低損失となった。

【0034】(実施例2)実施例1と同様の方法で、 (表2)の組成比となり、CaOが0. I 重量%、Si O,がO. 02重量%、Ta,O,がO. 1重量%となる ように、CaCO。とSiO2とTa2O。を添加し、実施 例1とおなじ焼成条件で焼結体を作製した。得られた焼 結体より、実施例1と同様の方法・条件で磁気損失の温 度特性を測定した。結果を(表2)に示した。

【表2】

科插	組成上	k (mol	%)	毎先振小短時(%) /振先体(lag/~3)	実施例
Νo	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ZnO	MnO	損失極小温度(℃)/損失値(㎞/∞³)	比較例
1	60	4	3 6	60/850	比較例
2	60	15	25	40/630	比較例
3	60	30	10	80/720	比較例
4	6 1	0	39	40/980	比較例
5	61	3	3 6	60/580	実施例
6	61	15	2 4	60/450	実施例
7	61	3 0	9	100/590	実施例
8	6 1	3 1	8	100/710	比較例
9	62	10	28	60/180	実施例
10	62	20	18	80/150	実施例
1 1	64	0	36	60/570	実施例
12	64	8	28	60/250	実施例
1 3	64	15	21	80/ 90	実施例
1 4	64	22	14	80/220	実施例
1 5	66	10	2 4	80/200	実施例
16	66	20	1 4	100/170	実施例
17	67	0	3 3	80/590	実施例
18	67	1 5	18	100/460	実施例
19	67	3 0	- 3	1 2 0 / 5 6 0	実施例
20	67	3 1	2	120/720	比較例
2 1	8.8	0	3 2	80/820	比較例
22	68	15	1 7	100/730	比較例
23	68	3 0	2	1 2 0 / 8 4 0	比較例

例1と同様にFe<sub>2</sub>O,が61mo1%以上67mo1% 以下、MnOが3mo1%以上36mo1%以下、Zn Oが0mo1%以上30mo1%以下の範囲内で、60 ℃以上に損失極小温度を持ち、かつ損失が600kW/ m³以下と低損失であった。さらに、Fe2O1が62m o1%以上66mo1%以下、ZnOが10mo1%以 上20mo1%以下の範囲内で、損失は200kW/m³ 程度以下、最低で90kW/m³と超低損失となった。と の結果を、実施例1の(表1)と比較すると、CaOと SiO,以外にさらにTa,O,を添加した(表2)で は、主組成にもよるが、磁気損失が約100kW/m³程 度低下した。

[0037]次にこれらの試料を破壊し、その破断面を 観察すると、いずれも粒界破壊を生じ、平均結晶粒径 は、約4 $\mu$ mであった。そとで、No. 5, 7, 11, 17. 19の試料について、破断面のTa元素の分布 を、SIMS(2次イオン質量分析装置)を用いて測定 した。まず、分析範囲を3μm径に絞って、同一試料に ついて数十点分析したところ、Ta濃度は分析位置によ って若干の差があった。そこで分析範囲を5.0 imes5.0  $\mu$  50 法・同条件( $1\,\mathrm{MHz}$ , $5.0\,\mathrm{mT}$ )で磁気損失の温度依

[0036] (表2)の結果より明らかなように、実施 30 mとして、平均的なTa濃度を求めることとし、破断面 からのTa元素の深さ方向のプロファイルを測定した。 その結果、いずれの試料においても、Ta濃度は、破断 面(すなわち粒界部分)から深くなる(粒子内部に進 む) に従って低下し、数十nm程度の深さからあとはほ ぼ一定となった。そとで粒界部分と、濃度がほぼ一定と なった粒子内部のTa濃度を比較してみると、いずれの 試料においても粒界部分の濃度が約10倍高くなってい

> 【0038】(実施例3)実施例1と同様の方法で、組 40 成比がFe,O,=65mol%、MnO=17mol %、ZnO=18mo1%となり、合計重量が300g となるようにそれぞれの粉体を秤量し、ボールミルにて 湿式10 h 混合粉砕し、乾燥させた。この混合粉末を8 00℃で2時間空気中で仮焼した後、CaOとSiO. が (表3) の量となるように、CaCO,とSiO₂を添 加し、再度ボールミルにて10h、湿式混合粉砕して乾 燥させ、仮焼粉末とした。これらの仮焼粉末より、実施 例1の焼成条件と同様の方法で焼結体を作製した。

【0039】とれらの焼結体について、実施例1と同方

存性を測定した。その結果、焼結体の磁気損失はいずれのCaOとSiO₂量においても、80℃で極小値を示した。極小磁気損失値をkW/m³の単位で(表3)に示\*

11

\* した。 【0040】 【表3】

SiO2添加量	(wt%)	0	0,003	0, 005	0.01	0.1	0.2	0.3
CaO 添加量	0	1610	1870	1190	990	850	770	700
	0.03	1390	970	<b>6</b> 10	460	580	<b>6</b> 90	620
(wt%)	0.05	1280	650	810	240	270	340	540
	0.1	1110	460	220	180	260	280	410
	0.2	1140	490	280	220	250	320	520
	0,5	1180	520	320	240	270	350	670
	0.6	1220	600	550	530	550	610	820

【0041】 (表3) より明らかなように、CaOstは $SiO_2$ の単独添加では高磁気損失であるが、両者を組み合わせるととにより低磁気損失化し、特に $0.05 \le CaO \le 0.5 \le B\%$ 、 $0.005 \le SiO_2 \le 0.2$ 重量%の範囲内にあるときは、磁気損失が $300kW/m^2$ 前後と低磁気損失であった。

【0042】(実施例4)実施例3と同様の方法で、組成比がFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=65mol%、MnO=17mol%、ZnO=18mol%からなり、ZrO<sub>2</sub>が0.05重量%、CaOとSiO<sub>2</sub>が(表4)の重となるよう ※

※に、ZrO₂、CaCO₃およびSiO₂を添加し、実施例1の焼成条件で焼結体を作製した。得られた焼結体より切り出したリング状試料について、実施例3と同じ条件で磁気損失の温度依存性を測定した。その結果、いずれのCaOとSiO₂量においても80°Cで極小値を示した。との極小磁気損失値をkW/m³の単位で(表4)に示した。

30 【0043】 【表4】

SiOe添加量	(wt%)	0	0.003	0.005	0.01	0, 1	0.2	0.3
CaO 添加量	0	1580	1270	1020	860	780	650	620
	0, 03	1250	870	550	320	450	570	590
(wt%)	0.05	1080	570	280	180	210	300	500
	0.1	950	400	180	120	150	220	380
:	0.2	940	440	210	140	170	280	480
	0.5	1020	480	280	180	280	320	550
	0,6	1120	580	450	470	490	580	770

[0044] 実施例2の(表3)および(表4)を比較すると明らかなように、どちらの焼結体においても、CaOとSiOz屋のあらゆる組合せに対して、さらにZrO、を添加したものはより低磁気損失化した。しかしながら、もともと磁気損失の低い、 $0.05 \le CaO \le 0.5$  重量%、 $0.005 \le SiO$ 2  $\le 0.2$   $\le 0.2$   $\le 0.2$  を随用内に対するZrO2  $\ge 0.2$   $\le 0.2$  の添加が、磁気損失の絶対値から考えて、効果的であった。

【0045】(実施例5)実施例1と同様に、組成比が Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=65.5mo1%、MnO=17.5mo1%、ZnO=17mo1%となり、合計重量が300g となるようにそれぞれの粉体を秤量し、ボールミルにて 湿式10時間混合粉砕し、乾燥させた。この混合粉末を800℃で2時間空気中で仮焼した後、CaOが0.1 重量%、SiO<sub>2</sub>が0.02重量%となり、ZrO<sub>2</sub>、H fO<sub>2</sub>、Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、MoO<sub>3</sub>、WO<sub>3</sub>、A1<sub>2</sub>O

13

【0046】得られた焼結体より切り出したリング状試料について、実施例1と同じ条件で磁気損失の温度依存\*

\*性を測定したところ、損失はいずれの試料においても、 80℃で極小値を示した。この極小損失値をkW/m³の 単位で(表5)に示した。

[0047]

【表5】

添加量(wt%)	0	0.005	0.01	0.1	0.2	0.5	0.6
Zr02	270	260	180	160	120	160	280
HfO₂	270	250	210	180	130	200	350
Ta <sub>2</sub> 0 <sub>6</sub>	270	260	180	170	120	170	320
Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	270	280	220	210	160	220	390
MoOs	270	260	240	160	180	210	420
MO <sup>s</sup>	270	250	230	190	170	200	380
A1203	270	270	220	200	150	190	380
Gaz Os	270	250	180	170	130	170	360
In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	270	270	190	140	160	190	370
GeO₂	270	250	180	140	100	160	330
SnO₂	270	260	220	190	170	230	380
Sb₂0₃	270	260	190	180	190	220	340
Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	270	270	200	190	160	240	380

[0048] (表5) より明らかなように、 $CaOとSiO_1$ のみの添加に比べ、さらに $ZrO_2$ 、 $HfO_2$ 、 $Ta_2O_5$ 、 $Cr_2O_3$ 、 $MoO_3$ 、 $WO_3$ 、 $Al_2O_3$ 、 $Ga_2O_3$ 、 $In_2O_3$ 、 $GeO_2$ 、 $SnO_2$ 、 $Sb_2O_3$ 、 $Bi_2O_3$ を複合して添加したものは、特定の添加範囲内でより低磁気損失化し、最低損失値は $GeO_2=0$ . 2 重量%添加で  $100kW/m^3$ と超低損失であった。

[0049]次にこれら各副成分を用いた試料のうち、最も低損失となった添加量(0.1または0.2重量%)の試料について、実施例2と同様の方法で、破断面からの各添加金属元素の深さ方向のプロファイルを測定した。その結果、いずれの試料においても、添加金属濃度は粒界部分から粒子内部に進むに従って低下し、数十nm程度の深さからあとはほぼ一定となった。そこで粒界部分と濃度がほぼ一定となった粒子内部の濃度を比較してみると、いずれの試料においても粒界部分の濃度が約10~数十倍高くなっていた。

[0050](実施例7)実施例1と同様の方法で、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、 $MnCO_3$ 、ZnOの各粉末を用い、これらの粉末を、組成比が $Fe_2O_3=63mo1\%$ 、MnO=20mo1%、ZnO=17mo1%となり、合計重量が300gとなるようにそれぞれ秤量し、これにさらに、

最終的な焼結体においてCaOがO.1重量%、SiOzがO.02重量%、TazOzがO.05重量%となるように、CaCOzとSiOzとTazOzを秤量添加し、ボールミルにて湿式10時間混合粉砕し、乾燥させた。との混合粉末を800~1200℃の各温度で2時間空気中で仮焼した後、再度ボールミルにて10~20時間、湿式混合粉砕して乾燥させ、仮焼粉末とした。

【0051】との仮焼粉末に、ポリビニルアルコールの5重量%水溶液を10重量%加え、30井のふるいを通過させて造粒し、一軸金型成形した後、1200℃で1時間、実施例1に示した雰囲気条件で焼成し、焼結体を得た。また同様の方法で、Ta₂O₂のみ、添加を仮焼後の粉砕時とした試料を作製した。得られた焼結体より切り出したリング状試料について、実施例1と同様に磁気損失の温度依存性を測定したところ、損失はいずれの試料においても80℃で極小値を示した。また焼結体破断面の電子顕微鏡観察により、焼結体の平均結晶粒径を測定した。さらに、実施例2と同様の方法で、粒界層および粒子内部におけるTa濃度を測定し、粒界部濃度/粒内部濃度比を決定した。結果を(表6)に示した。

[0052]

【表6】

	Ta添加	仮焼	焼成	成形	密度	粒径	最小損失	Ta	実
No		೮	°C	Kg/cm²	g/cm³	μπ	kW/m³	濃度比	比
1	無添加	900	1200	500	4. 36	3	350		比
2	仮焼前	900	1200	500	4.38	3	220	>10	実
3	仮焼前	1000	1200	500	4,30	3	210	10	実
4	仮焼前	1100	1200	500	4.21	4	250	6	寒
5	仮焼前	1200	1200	500	3,99	4	480	4	比
8	仮焼前	1200	1200	1500	4.20	4	320	4	比
7	仮焼後	900	1200	500	4.39	3	180	>10	実
8	仮焼後	1000	1200	500	4.35	3	230	>10	実
9	仮焼後	1100	1200	500	4.17	4	260	>10	実
10	仮焼後	1200	1200	500	3.87	3	470	>10	実

【0053】(表6)より明かなように、無添加のもの に比べ、Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>により、より低磁気損失化するが、T a濃度比が5以下の場合にはその効果が大幅に低減し た。なお、焼結体密度が4.5g/cm³未満の試料10 では、Ta濃度比が5以上であっても、若干高損失であ った。

【0054】(実施例8)実施例7と同様に、組成比が  $Fe_2O_1 = 65 \text{ mo } 1\%$ , MnO = 22 mo 1%, ZnO=13mo1%となり、CaOが0.1重量%、Si O,が0.02重量%、Ta,O,が0.05重量%とな るように、CaCO,とSiO,とTa,O,を添加した焼 結体を、1200℃-5時間焼成で、実施例1の雰囲気\*

- \*で焼成し、焼結体を得た。また同様の方法で、Ta2O, のみ添加を仮焼後の粉砕時とした試料を作製した。得ら れた焼結体より切り出したリング状試料について、実施 例1と同様に磁気損失の温度依存性を測定したところ、 損失はいずれの試料においても80℃で極小値を示し
- 20 た。また焼結体破断面の電子顕微鏡観察により、焼結体 の平均結晶粒径を測定した。さらに、実施例2と同様の 方法で、粒界層および粒子内部におけるTa濃度を測定 し、粒界部濃度/粒内部濃度比を決定した。結果を(表 7) に示した。

[0055]

【表7】

	Ta添加	仮焼	焼成	成形	密度	粒径	最小損失	Ta	実
No		ว	J	Kg/cm²	g/cm3	μп	kW/m³	濃度比	比
1	無添加	900	1200	500	4.65	4	250		比
2	仮焼前	900	1200	500	4.70	4	120	>10	実
3	仮焼前	1000	1200	500	4.68	4	150	9	実
4	仮焼前	1100	1200	500	4.65	5	170	5	実
5	仮焼前	1200	1200	500	4.57	5	310	3	比
6	仮焼前	1200	1200	1500	4.62	5	320	3	比
7	仮焼後	900	1200	500	4.65	4	150	>10	実
8	仮焼後	1000	1200	500	4.61	4	130	>10	実
9	仮焼後	1100	1200	500	4.65	5	140	>10	実
10	仮焼後	1200	1200	500	4.45	4	200	>10	実

【0056】(表7)より明かなように、無添加のもの に比べ、Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>により、より低磁気損失化するが、T a濃度比が5以下の場合にはその効果が大幅に低減し た。なお、焼結体密度が4.5g/cm3未満の試料10 では、Ta濃度比が5以上であっても、若干高損失であ

【0057】(実施例9)実施例2と同様の方法で、組 成比がFe,O,=64mol%、MnO=21mol %、ZnO=15mo1%となり、CaOを0.1重量 %、SiOぇを0.02重量%、GeOぇを0.05重量 50 1%、MnO=38mo1%、ZnO=10mo1%と

%となる比率で添加した仮焼粉末を用意し、実施例1の 焼成条件で焼結体(a)を作製した。

【0058】また同様に、主組成がFe, 〇, = 64mo 1%, MnO=16mo1%, ZnO=21mo1%& なり、CaOを0.1重量%、SiO,を0.02重量 %、GeO.を0.05重量%となる比率で添加した仮 焼粉末を用意し、実施例1の焼成条件で焼結体(b)を作

【0059】また同様に、主組成がFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=52mo

し、CaOを0.1重量%、SiOzを0.02重量 %、GeO2を0.05重量%添加し、実施例1の焼成 条件で焼結体(c)を作製した。これらの焼結体の磁気損 失を実施例1と同様の方法・条件で測定した。

17

【0060】焼結体は、密度4.63g/cm³で、80 \*Cで磁気損失極小温度を持ち、磁気損失値は100kW /m³の本開発品の超低磁気損失材である。また焼結体 (b)は、密度4.59g/cm³で、100℃で磁気損失 極小温度を持ち、磁気損失値は230kW/m゚の本開発 品の超低磁気損失材である。一方焼結体(c)は、密度 \*10 【表8】

\* 4. 55 g/c m³で、60℃磁気損失極小温度を持ち磁 気損失値は850kW/m'である従来材料である。 【0061】これらの3種類の試料について、それぞれ の損失極小温度において、磁束密度Bと周波数fの積、 B・f = 50 (mT・MHz) で一定となる条件で磁気 損失を測定した (との条件では、同一出力時の電源トラ ンスでコアサイズが一定となる)。結果を(表8)に示 した。

[0062]

磁束密度	周波数	焼結体の磁気損失(kW/m³)				
(mT)	(MHz)	а	Ъ	С		
250	0. 2	7050	6700	2320		
167	0. 3	1070	1270	1360		
100	0.5	380	480	910		
5 0	1	100	230	850		
2 5	2	140	200	1070		
10	5	280	320	1190		
5	1 0	560	830			

【0063】(表8)より明らかなように、これらの焼 結体は0.5~2MHz付近で損失が最小となる。(a) (b)と(c)を比較すると、300kHz以上で本発明の 焼結体(a)(b)が有利となる。しかしながら10MHz では、かなり損失が増加し、他の材料(例えば、NiZ n系フェライト) に対する優位性がなくなる。

[0064]次にこれらの焼結体より、それぞれE型コ※

※アを切り出し、これを用いてフォワード方式のスイッチ ング電源回路を試作し、磁気損失にあたる温度上昇を評 価した。一定の軽負荷条件下で、周波数、磁芯磁束密度 にたいする磁芯の温度上昇について測定した。結果を (表9) に示した。

[0065]

【表9】

TO VO VOICE		1002-7		
烷結体	周波数 (MHz)	磁束密度 (mT)	温度上昇 (℃)	実施例 比較例
a		_ 000000000000000000000000000000000000	1-450000000-1977-99	実施例 .
b			-cuadoseconocaa-i	実施例
С			0-000000000000000000000000000000000000	比較例

【0066】(表9)より明らかなように、トランスの 磁芯損失による温度上昇許容値を25℃見込んだ場合、 焼結体(c)を用いた電源は温度上昇が大きく、あまり高 周波では使用できないことが分かる。とれに対して、開 発したフェライト材料(a)または(b)を用いた電源は温 度上昇が少なく、50mTで2MHzまで充分使用でき る。とれは、用いた材料が超低磁気損失で、かつ温度特 性が良好なためである。より高周波では磁束密度を下げ て使用するのが一般的であるので、(表8)の結果より MHz以上のスイッチング電源は回路側の損失が増大す るため、現時点では現実的ではない。

19

【0067】以上の結果より、開発したフェライト材料 を用いたスイッチング周波数が100kHz~2MHz の電源は、発熱が少なく高効率で、熱暴走する危険性が 低い。また、特に300kHz以上でその特徴が顕著と\* \*なり、電源回路側の損失が減少すれば、5MHzまで使 用可能である。

20

[0068]

【発明の効果】以上説明した通り本発明は、主組成とし て、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を61mo1%以上67mo1%以下、M nOを3mo1%以上36mo1%以下、ZnOを30 mo1%以下含有し、かつ副成分としてCaOを0.0 5重量%以上0.5重量%以下およびSiO2を0.0 05重量%以上0、2重量%以下を少なくとも含有した 5MHzまで使用可能と考えられる。しかしながら、2 10 焼結体の酸化物磁性体材料であるため、従来にない低磁 気損失でかつ温度特性に優れた材料である効果がある。 また、本発明の酸化物磁性体材料を例えばスイッチング 電源の磁芯として応用すると、低発熱・高効率で、温度 暴走の危険性の少ないものとすることができる効果もあ

フロントページの続き

(72)発明者 石井 治

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72)発明者 青野 保之

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内